



INAPI



SIMPOSIO INTERNACIONAL

**OMPI/DI/SAN/11INF/2/INF/2 PROV.
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

Protección de los Diseños Industriales

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

y
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI)

Santiago de Chile, 16 y 17 de noviembre de 2011

PROGRAMA PROVISIONAL

preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

Miércoles 16 de noviembre, 2011

8.00 – 9.15 Acreditación

9.15 – 9.45 Ceremonia de apertura

Alocuciones de bienvenida pronunciadas por:

Sr. Tomás Flores Jaña, Subsecretario de Economía, Ministerio de Economía, Promoción y Turismo, Santiago de Chile

Sra. Wang Binying, Directora General Adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza

Sr. Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), Santiago de Chile

9.45 – 11.15 Innovación por Diseños

Tradicionalmente, la innovación ha sido medida en términos de tecnología. Este panel pondrá el tono del simposio explicando como el diseño es también un componente esencial de innovación y cómo en un contexto de competencia intensa, el diseño puede marcar la diferencia. Los oradores compartirán sus experiencias en el desarrollo de las estrategias de diseño y explicarán cómo dichas estrategias contribuyen (o cómo se pretende que contribuyan) a la competitividad de las empresas.

Moderador: Sr. Marcus Höpperger, Director de la División de Derecho de Marcas y Diseños Industriales, Sector de Marcas y Diseños, OMPI

Oradores: Sr. James Moultrie, Profesor en Gestión de Diseño, Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido

Dr. Darlie Koshy, Director General y CEO, Institute of Apparel Management/Apparel Training and Design Centre, Gurgaon, India

Sr. Mauricio Russo, Fundador de Casa e Ideas, Santiago de Chile

11.15 – 11.45 Pausa café

11.45 – 12.45 Cómo Proteger los Diseños – Desarrollos Recientes y Tendencias

Los oradores examinarán las diferentes maneras de proteger los diseños en sus regiones respectivas, y también las tendencias actuales en la elección de medios específicos de protección de los titulares de diseños. Este panel también explorará los desarrollos más recientes con respecto a la protección de los diseños al nivel multilateral.

Moderadora: Sra. Maria Paola Rizo, Jefe de la Sección del Derecho de Diseños e Indicaciones Geográficas, Sector de Marcas y Diseños, OMPI

Oradores: Sr. David Stone, Asociado, *Simmons y Simmons*, Presidente del Grupo de los Diseños de MARQUES, la Asociación Europea de los Propietarios de Marcas, Londres

Sr. Christopher Carani, McAndrews Held y Malloy Ltd., Chicago, Estados Unidos de América

12.45 – 14.30 Almuerzo

14.30 – 16.00 Cómo Proteger los Diseños: Desarrollos Recientes y Tendencias (Segunda Parte)

Moderador: Sr. Max Villaseca, Presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, Santiago de Chile

Oradores: Sr. Andrew Layton, Director de Marcas y Diseños, Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, Newport, Reino Unido

Sr. Ji-hoon Kim, Experto de Diseño, Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), Daegeon, República de Corea

Sr. Javier Vera, Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid

16.00 – 16.30 Pausa café

16.30 – 18.30 Estudios de Caso Seleccionados

Los oradores explicarán el papel que tiene el diseño en sus empresas respectivas y las estrategias de protección del mismo.

Moderador: Sr. Esteban Figueroa, Director Adjunto para Patentes y Diseños Industriales, INAPI, Santiago de Chile

Oradores: Sra. Rafaela Luft Dávalos, Director General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Ciudad de México

Sr. Shuji Kato, Gerente, Departamento Asaka, División de la Propiedad Intelectual, Honda Motor Co., LTD., Asaka-shi, Japan

Sr. Javier Nieto, Presidente, Santa & Cole, Barcelona, España

19.00 – 20.30 Recepción de bienvenida ofrecida por la OMPI

Jueves 17 de noviembre, 2011

9.15 – 11.00 Los Diseños en Ciertos Países de América Latina

Este panel analizará los desarrollos recientes en las legislaciones y las políticas de diseño en varios países de la región.

Moderador: Sra. Ana Novik A., Directora de Asuntos Económicos Multilaterales, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Santiago

Oradores: Sra. Susana Serrão, Coordinadora General de Indicaciones Geográficas y Registros, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Rio de Janeiro, Brasil

Sr. Javier Ricardo Mejía Sarmiento, Asesor en Investigación, Desarrollo e Innovación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá

Sr. Adrián Cohan, Miembro del Comité Asesor del Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Buenos Aires

11.00 – 11.30 Pausa café

11.30 – 12.30 La Protección Regional e Internacional de los Diseños

Este panel describirá el sistema comunitario de diseños registrados en la Unión Europea y explicará el funcionamiento del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de los Diseños Industriales.

Moderador: Sr. Marcus Höpperger, OMPI

Oradores: Sr. Dimitrios Andrianopoulos, Jefe del Examen de Diseños, Servicio de Diseños, Departamento de Operaciones, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), Alicante, España

Sr. Grégoire Bisson, Jefe, Registro de Diseños Internacionales, Sector de Marcas y Diseños, OMPI

12.30 – 13.00 Discusión

13.00 – 13.15 Alocuciones de clausura pronunciadas por:

Sr. Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, INAPI

Sra. Wang Binying, OMPI

15.00 Visita a un Centro de Diseño

[Fin del documento]